DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

02457134 **Image available** **ELECTROOPTICAL DEVICE**

PUB. NO.:

63-074034 [JP 63074034 A]

PUBLISHED:

April 04, 1988 (19880404)

INVENTOR(s): OTA MASAHIKO

SHINPO MASAFUMI

APPLICANT(s): SEIKO INSTR & ELECTRONICS LTD [000232] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

61-220654 [JP 86220654]

FILED:

September 18, 1986 (19860918)

INTL CLASS: [4] G02F-001/133; G09F-009/30; G09G-003/36; H01L-027/12;

H01L-029/78

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS - Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components); 44.9 (COMMUNICATION

-- Other)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R096 (ELECTRONIC MATERIALS -Glass Conductors); R097 (ELECTRONIC MATERIALS -- Metal Oxide Semiconductors,

MOS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 745, Vol. 12, No. 300, Pg. 161,

August 16, 1988 (19880816)

ABSTRACT

PURPOSE: To effectively recover a deteriorated device at the time of nonoperation, by placing a bipolar picture element selective transistor having a threshold voltage in the negative direction being high enough as an absolute value against a threshold voltage in the positive direction, at every picture element which is brought to a matrix array.

CONSTITUTION: By using a bipolar TFT 3 having a threshold voltage in the negative direction being high enough as an absolute value against a threshold voltage in the positive direction, as a picture element selective transistor, an ON-state is held even when a negative voltage is applied, and the picture element potential is fixed to the drain electrode potential. In such a way, a bias voltage for a recovery can be applied equally to a gate insulating film 10 right under a source electrode and a gate insulating film 9 right under a drain electrode, and an effective recovery action can be expected.

Best Available Copy

DIALOG(R)File 352:DERWENT WPI

(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007496273

Image available

WPI Acc No: 88-130206/198819

Matrix-arrayed electro-optical device for display - has pixel selection circuit with bipolar thin-film transistor setting pixel to drain

potential NoAbstract Dwg 3/4

Patent Assignee: SEIKO DENSHI KOGYO KK (DASE)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Main IPC Week

JP 63074034 A 19880404 JP 86220654 A 19860918

198819 B

Priority Applications (No Type Date): JP 86220654 A 19860918

Patent Details:

Patent Kind Lan Pg Filing Notes

Application Patent

JP 63074034 A

Title Terms: MATRIX; ARRAY; ELECTRO; OPTICAL; DEVICE; DISPLAY; PIXEL;

SELECT; CIRCUIT; BIPOLAR; THIN; FILM; TRANSISTOR; SET; PIXEL; DRAIN;

POTENTIAL; NOABSTRACT

Derwent Class: P81; P85; U12; U14

International Patent Class (Additional): G02F-001/13; G09F-009/30;

G09G-003/36; H01L-027/12; H01L-029/78

File Segment: EPI; EngPI

9日本国特片厅(JP)

⑩特許出願公開

母公開特許公報(A)

昭63-74034

@Int.Cl.4	識別記号	厅内整理番号		❸公開	昭和63年(1988) 4月4日
G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 G 09 G 3/36 H 01 L 27/12 29/78	3 2 7 3 3 8 3 1 1	8205-2H K-6866-5C 8621-5C 7514-5F A-8422-5F	審査請求	未請求	発明の数	1 (全3頁)

到特 顋 昭61-220654

❷出 顋 昭61(1986)9月18日

②発明者 太田 昌彦 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式 会社内

母発 明 者 新 保 雅 文 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式 会社内

①出 顋 人 セイコー電子工業株式 東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

⑪代 理 人 并理士 最 上 務 外1名

呀 梅 春

し. 宛明の名称

延気光学的装置

2. 特許請求の範囲

(1)マトリクス配列した各種素低に、正方向のしまい。 では電圧に対し絶対値として充分大きな負方向のしきい値電圧を有する両極性の西案選択トランジスタを配したことを特徴とする電気光学的複数。 の数 国家選択トランジスタ は、400 で以下の低温 プロセスで一環して作成されていることを特徴とする特許環の範囲第1項記載の電気光学的数数。

四波面景透沢トランジスタのチャンホル領域は、 非晶質シリコンであることを特徴とする特許語求 の範囲第1項記載の電気光学的複数。

3. 免羽の詳細な説明

(尼葉上の利用分野)

沸融トランジスタ (以下TFTと降す) を用い

た高分割型電気光学的設定において、経緯変化し 特性の劣化したTFTを効率及く例復させ、後期 に減って西質劣化のない電気光学的透散に関する。 (発明の複要)

この発明は、アクティブマトリクス型液晶 表示 装置、電気光学的シャックーなどの電気光学的装 選に関し、高いアドレスは号電圧のため特性劣化 を起こしてしまう静設トランジスタを、アンバラ ンスなしまい値電圧を有する両極性の薄膜トラン ジスタを用いることにより、効率的に回復させ長 側のは傾性を確保することを目的としている。

(従来の技術)

西世の点で高品質、高コントラストの望めるアクティブマトリクス型液晶表示装置等の電気光学 的装置、とりわけその中でも各面素ごとに質素送 沢トランジスタとしてTPTを配した構造のもの は、近年実用化が多く進められその便位性が実近されてきている。

第1回は、アクティブマトリクス型液晶変示袋 置の四数図で、データ信号を供給するための列替

-185-

Best Available Copy

符開唱63-74034(2)

次にTFTの構造断面図を第4図に示す。各板上に設けられたゲート領域6を選択的に形成した後ゲート連続限9.10とチャンネル領域11及びソース電極8.ドレイン電域7を連続形成し任命の形状にパターニングした後、資素電極12を形成しチャンネル分類を連続して行うことにより作成される。

限10には有効に印加されない現象が起こりうる。 この現象が充分な回復作用を妨げ、結果劣化を救 うことができなくなる恐れがあった。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、雨遠の問題点を解決するために、正 方向のしきい値電圧に対し絶対値として充分大きな負力向のしきい値電圧を存する可模性のTPT を要素遺収トランジスタに用いることにより、負 電圧印加時においてもON収配を保ち番買電位が ドレイン電極電位に固定されるほにした。

(作用)

耐寒電位(ソース電位)とドレイン電位を同電位に固定することによって、ソース電極直下のゲート語辞職10とドレイン電極直下のゲート語辞職9に均等に回収のためのパイアス電圧を印加することが可能で、有効な回復作用が期待できる。
(実施例)

以下にこの発明の支援例を図頭に基づいて説明 する。第1回は本発明における西滑でFTのドレ イン電流1。一ゲート電圧V. の関係曲線で類2 しかしながら、前記チャンネル可認は及びゲート連載似り、10は、システムとしての大型化、低コスト化を考えると低温形成法による作成が前段となり、事実プラズマCVD法による非動質シリコン層及び非品質無疑を用いるのが一般的となっているため、股中のトラップなどの影響や高アドレスは号質圧が起因してデバイスの特性変化が観察される。この特性変化は適常効作時において競力劣化の方向に進むためは創性に大きく影響し、西質劣化や再関ムラとして認められる。

(発明が解決しようとする問題点)

前記のごとく劣化したデバイスを回復させ満女 劣化を解消するため、非動作時において劣化に起 因するアドレスは考理圧と逆の電圧をゲートに印 加する方法が優異されているが、通常面報選択ト ランジスタはゲートに負債電圧を加えた場合オフ 状態となり画業電位がフローティングとなってし まい、回復用に加えたバイアス電圧がドレイン電 極在下のゲート絶縁限9には打効に印加されるが ソース電極(首素領域と複数) 数下のゲート地縁

図は従来の西景TFTのそれを変す。本苑明にお ける頭素TFTにおいては過常の正方向のしまい 復世氏(トレイン電流)。が急避に増加しはじめ るゲート電圧V。でこの場合1~5~程度が認め られている) と比較して地対値の充分大きな負力 同でのしきい値(この場合例えば-10~以下)を 有する河極性トランジスタであることを特徴とし ており、非動作時にデバイスの劣化回復を目的と した食食圧印加時にTPTをON状態に保つこと ができ、前辺のごとく有効な回復効果が期待でき る。また通常効作時においては、ゲート位圧V。 が0~-10~の広い範囲にわたり光分なOFF沢 像を取得しているため、何ら想影響は与えず行効 な動作が約束されている。かつこの様なアンパラ ンスなしきい値を有するTFTの作成においては、 ソースは恒及びドレイン電極の形成時にコンタク 上領域に挟み込む不純物添加された商競層の作成 条件(不減物添加量、投票など)を変化させるだ けで容易に制御することができ、工程の追加など コストアップになる要因は認められない。

5・・・補助コンデンサ

6・・・ゲート領域

1・・・ドレイン領域

8・・・ソース貸級

12· · · 西景電機

9.10・・・ゲート独科的

代理人 赤阻士 砬 上

11・・・チャンネル領規

特開昭63-74034(3)

(発明の効果)

この発明は以上設明したように、 西索選択トランジスタに両極性の下ドナを用い、 立章圧をゲートに印加した際、 西森は位がドレイン電位に促定される様考慮することによって、 劣化したデバイスを非動作時に有効に回復させることが可能で、トータルに見て信頼性の高い電気光学的装置を供給することができる。

4. 図画の簡単な説明

第1図は本発明における函表TFTの!。 - V。 特性を表し、第2図は従来の函表TPTの!。 -V。 特性を表し、第3図はアクティブマトリクス 型電気光学的装置の凹凸図を、第4図はTFTの 構造断画図を表す。

1・・・アドレスライン群

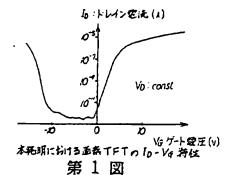
2・・・データライン群

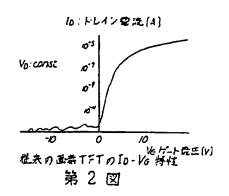
1 · · · TPT

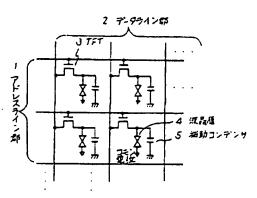
4・・・油品原

以 上出願人 セイコー電子工業は次会社

路 (他1名)堡







アクティアマトリクス学起気心学的最近の回答型第3図

